

## 第53回 フォトンクスフォーラム

日時：平成21年7月10日(金)  
13:30～16:50  
名古屋工業大学23号館3階共8教室

名古屋工業大学の学生・研究者・教職員は無料で聴講可能です。

テーマ：「蛍光体材料の最前線」

### [プログラム]

● 13:30～14:30

喜多 隆 氏

神戸大学大学院工学研究科電気電子工学専攻／教授  
「希土類を利用した深紫外ナローバンド発光デバイスの開発」

● 14:30～15:30

戸田 健司 氏

新潟大学大学院自然科学研究科材料生産システム専攻／准教授  
「蛍光体とは何か？なぜ光るのか？なぜ光らないのか？世界における蛍光体開発」

《15:30～15:50 コーヒーブレイク》

● 15:50～16:50

広崎 尚登 氏

物質・材料研究機構 ナノセラミックスセンター 窒化物粒子グループ／グループリーダー  
「サイアロンセラミックスの光学材料への展開」

### お問い合わせ

名古屋工業大学大学院工学研究科未来材料創成工学専攻 第53回研究会幹事 早川知克  
Tel/Fax: 052-735-5110 E-mail: hayatomo@nitech.ac.jp  
フォトンクスフォーラム URL: <http://www.toyota-ti.ac.jp/Lab/Zairyo/Frontier/forum/index.htm>